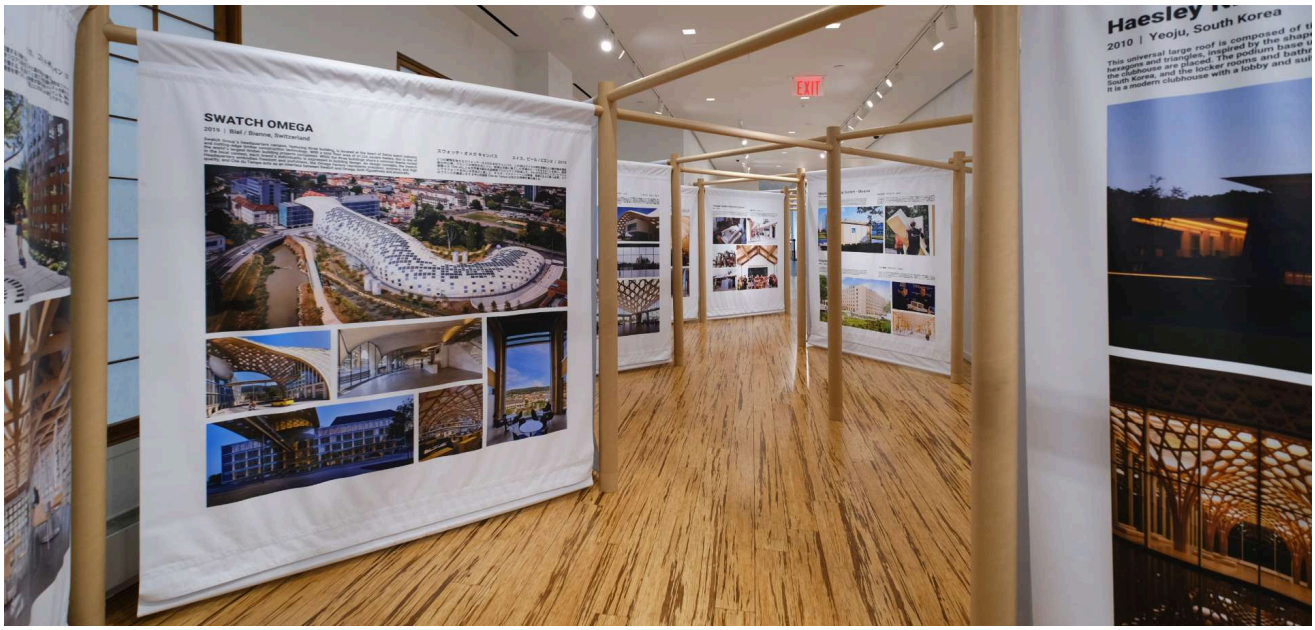
Year: 2026
Location: United States
Program: 展示

Shaping Sanctuaries「安住の地を紡ぐ」



2026年4月20日から7月17日まで、ワシントンD.C.の在アメリカ日本国大使館広報文化センター（JICC）では「Shigeru Ban: Shaping Sanctuaries 安住の地を紡ぐ」展を開催しています。

本展では、坂茂による人道的な建築活動を紹介し、代表的な紙管構造や、災害や紛争により避難を余儀なくされた人々のために開発されたプライバシー確保のための紙の間仕切りシステム（Paper Partition System）を体験できるインスタレーションを展示しています。会場内では、紙製ベッドのデザインや、VAN（Voluntary Architects' Network）と協働して行われている商業・人道両面のプロジェクトも紹介され、緊急時における尊厳の保持や生活環境の改善に建築がどのように寄与しているかを伝えています。また、世界各地で展開されている坂の革新的な建築作品も併せて紹介しています。

協力： Catholic University of America

通常開館：2026年4月20日（月）～7月17日（金）
時間：9:00～17:00（JICC開館時間）
特別開館：5月6日（水）17:00～19:00
会場：在アメリカ日本国大使館広報文化センター（JICC）、ワシントンD.C.